

Belichtungsstation für Folienbahnen

5

Die Erfindung betrifft eine Belichtungsstation für die Erzeugung von partiell ausgebildeten Bereichen in einer oder in mehreren Schichten einer Folienbahn, die über ein oder mehrere Strahlungsquellen zur Belichtung der Folienbahn verfügt. Die Erfindung betrifft weiter ein Sicherungselement mit partiell
10 ausgebildeten Bereichen, das mit einer derartigen Belichtungsstation hergestellt ist.

Mehrschichtfolien mit partiell demetallisierten Schichten haben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Sie können beispielsweise zur Dekoration von
15 Substrat-Oberflächen oder auch im Sicherheitsbereich zur Sicherung von Dokumenten, Karten und Geldscheinen Verwendung finden.

In GB 2136352A wird der Einsatz einer solchen Mehrschichtfolie für den Sicherheitsbereich beschrieben, wobei eine partielle Demetallisierung mittels
20 Aufdrucken einer dünnen Firnissschicht vor der eigentlichen Demetallisierung erzielt wird:

Die Mehrschichtfolie dient hier als Siegel, das auf zwei Oberflächen aufgebracht wird. Wenn diese beiden Oberflächen nach dem Aufbringen des Siegels
25 voneinander entfernt werden, wenn so beispielsweise eine Verpackung einer Videokassette geöffnet wird, so wird dieses Siegel zerstört und damit das Öffnen der Verpackung kenntlich gemacht.

Dieses Sicherheitsprodukt wird hierbei wie folgt hergestellt:

Eine Plastikschiicht aus transparentem Polyester wird mit einer Lackschicht bedruckt. In die derart erzeugte Lackschicht wird ein Sicherheitshologramm eingepreßt. Als nächster Schritt folgt eine ganzflächige Metallisierung der
5 Oberfläche, in die das Sicherheitshologramm eingepreßt worden ist. Anschließend erfolgt eine partielle Demetallisierung dieser Oberfläche.

Die partielle Demetallisierung wird dadurch erreicht, daß auf diejenigen Bereiche der dünnen Metallschicht, die nach einer Demetallisierung verbleiben sollen, ein
10 schützender Firnis aufgedruckt wird. Anschließend erfolgt die eigentliche Demetallisierung, bei der nun nur diejenigen Bereiche der dünnen Metallschicht entfernt werden, die nicht von der Firnisschicht geschützt sind.

An die Demetallisierung anschließend erfolgt ein Waschprozeß. In den darauf
15 folgenden Schritten wird eine Klebeschicht aufgetragen und die so entstandene Mehrschichtfolie in kleine Stücke geschnitten, die jeweils die Funktion des oben beschriebenen Siegels erbringen können.

In DE 43 29 803 A1 wird ein Maskenprojektionsbelichter zur Belichtung von
20 Objekten in einem Lithographieprozess bei der Halbleiterbauelementherstellung beschrieben. Eine Photoresistschicht wird auf einem Quarzwafer in einer Schichtdicke von 0,1 µm bis 1 µm aufgebracht. Der Quarzwafer wird nun durch eine Gittermaske belichtet. Die Gittermaske besteht aus einem Gittermaskenträger und einer darauf gebildeten Gitterstruktur. Der
25 Gittermaskenträger besteht aus Quarz, Sodakalkglas oder Borsilikatglas. Die Gitterstruktur wird unter Verwendung eines Photoresists, durch Strukturierung unter Benutzung einer aufgeschleuderten Glassicht oder durch Strukturierung der Rückseite eines aus Glas bestehenden Gittermaskenträgers erzeugt.

30 Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, Belichtungsverfahren zu verbessern.

Diese Aufgabe wird von einer Belichtungsstation zur Erzeugung von partiell ausgebildeten Bereichen in einer oder in mehreren Schichten einer Folienbahn gelöst, bei der die Belichtungsstation eine oder mehrere Strahlungsquellen zur Belichtung der Folienbahn aufweist, weiter ein Maskenband mit partiell ausgeformten Bereichen mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften aufweist, weiter zwei oder mehr Führungen zur Führung des Maskenbandes und/oder zur Führung der Folienbahn aufweist, die so angeordnet sind, dass das Maskenband in einem Belichtungsbereich im Strahlungsgang zwischen den ein oder mehreren Strahlungsquellen und der Folienbahn geführt ist. Das Maskenband wird im Belichtungsbereich vorzugsweise parallel zur Folienbahn geführt. Es ist jedoch auch möglich, dass das Maskenband quer oder schräg zur Folienbahn geführt wird (Quer- oder Schrägbelichtung) und weiter Kopplungsmittel zur Bewegung des Maskenbandes im Belichtungsbereich mit der Geschwindigkeit der Folienbahn aufweist.

Durch die Erfindung werden eine Vielzahl von Vorteilen erzielt:

Es wird hierdurch möglich, mittels eines einzigen Belichtungsschrittes partiell ausgebildete Bereiche in einer oder in mehreren Schichten einer Folienbahn in einem kontinuierlichen Fertigungsprozess von Rolle zu Rolle zu erzeugen. Hierdurch wird die Anzahl der Prozess-Schritte zur Herstellung einer derartigen Folienbahn reduziert und damit das Herstellungsverfahren beschleunigt und verbilligt. Weiter ist es so möglich, selbst bei hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten partiell ausgebildete Bereiche mit hoher Präzision und hoher Auflösung herzustellen.

Weitere Vorteile sind, dass durch die Erfindung eine flexible Erstellung (Personalisierung) von Teildemetallisierungen und eine flexible Belichtung von Photoresist zur Personanlisierung ermöglicht wird.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen bezeichnet.

5 Es ist vorteilhaft, dass die Belichtungsstation eine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position des Maskenbandes zur Folie derart verändert, dass die Belichtung im Register erfolgt. Durch eine derartige Vorrichtung entfällt die manuelle Einstellung und Nachsteuerung der Belichtungsstation und es wird ein konstant qualitativ hochwertiges Belichtungsergebnis erzielt.

10 Als Maskenband kann eine Endlosband oder ein von Rolle zu Rolle geführtes offenes Maskenband verwendet werden. Insbesondere bei Verwendung eines offenen Maskenbandes ergibt sich der Vorteil, daß das Maskenband mit personalisierten Musterbereichen versehen sein kann, so dass mittels der Belichtungsstation eine Personalisierung von Sicherungselementen durchgeführt
15 werden kann. So kann das Maskenband beispielsweise mit individuell wechselnden Daten (Bilder, Zahlen, Codes) bedruckt sein. Als Druckverfahren hierzu finden vorzugsweise digitale Druckverfahren wie Tintenstrahl- oder Laser-Druck Verwendung. Auch der TTF-Druck kann zum Bedrucken des Maskenbandes eingesetzt werden. Weiterhin ist es möglich, das Maskenband
20 mittels Laserbestrahlung mit wechselnden Daten zu beschreiben (Bleichen, Schwärzen, Laserablation).

Weitere Vorteile sind durch die Verwendung eines wiederbeschreibbaren Maskenbandes erzielbar. Eine derartiges Maskenband weist beispielsweise eine
25 Schicht aus einem thermochromen Material auf.

Es ist zweckmässig, dass die Belichtungsstation eine Spannvorrichtung zur Spannung des Maskenbandes aufweist. Durch eine derartige Spannvorrichtung wird ein sicherer Lauf des Maskenbandes gewährleistet und damit die Qualität der
30 mittels der Belichtungsstation hergestellten Elemente verbessert.

Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Kopplungsmittel von mindestens einer Rolle gebildet, über die die Folienbahn und das Maskenband übereinander liegend geführt sind, so dass das Maskenband mit der Folienbahn mittransportiert wird. Hierdurch ist ein besonders kostengünstiger und einfacher Aufbau der Belichtungsstation möglich. Eine besonders präzise Kopplung zwischen der Bewegung des Maskenbandes und der Folienbahn wird hierbei dadurch erzielt, dass zwei beidseitig des Belichtungsbereiches angeordnete Rollen zur Führung der Folienbahn und des Maskenbandes vorgesehen sind und zwei weitere beidseitig des Belichtungsbereiches angeordnete Rollen zur Führung des Maskenbandes und zur Erzeugung eines Anpressdruckes zwischen Maskenband und Folienband vorgesehen werden.

Gemäss eines weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung weist die Belichtungsstation eine Antriebseinrichtung zur Bewegung des Maskenbandes mit einer ersten Geschwindigkeit auf. Weiter werden die Kopplungsmittel von einer die Antriebseinrichtung ansteuernden Steuereinrichtung gebildet, die die erste Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit der Folienbahn synchronisiert. Neben der Verwendung von mechanischen Kopplungsmitteln ist demnach auch die Verwendung von elektronischen Kopplungsmitteln möglich, die die Geschwindigkeit der Maskenbahn mit der Geschwindigkeit der Folienbahn synchronisieren. Eine derartige "elektronische" Kopplung erfordert die Ausstattung der Belichtungsstation mit zusätzlichen Komponenten, was den Aufbau der Belichtungsstation verteuert. Andererseits ergeben sich jedoch aus technischer Sicht hierdurch mehrere Vorteile: Zum einen ist kein direkter Kontakt zwischen Folienbahn und Maskenband erforderlich, so dass keine Kontaktreaktionen stattfinden können und die eventuell empfindliche Folienbahn-Oberfläche nicht durch Reibung oder Abrieb beansprucht wird. Insbesondere, wenn die Belichtungsstation über einen grossen Belichtungsbereich verfügen soll und die Folienbahn mit hoher Geschwindigkeit bewegt werden soll, kommen diese Vorteile einer elektronischen Kopplung zum Tragen.

Das Material des Maskenbandes ist hierbei an den Verwendungszweck (Endlosband, Rolle zu Rolle, direkter Kontakt mit Folienbahn/ kein direkter Kontakt mit Folienbahn), Strahlungsquelle (Wellenlängendurchlässigkeit) und Art des verwendeten Lichts (polarisiert; Träger dann nicht polarisierend oder mit
5 definierter Doppelbrechung) anzupassen.

Es ist zweckmässig, dass das Maskenband einen sich zwei oder mehrfach wiederholenden Musterbereich aufweist. Damit kann ein theoretisch unbegrenzt grosser Belichtungsbereich vorgesehen werden. Mit der Vergrösserung des
10 Belichtungsbereiches ist es möglich, die Geschwindigkeit der Folienbahn und damit die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Bezüglich der Ausformung des Maskenbandes haben sich verschiedene Möglichkeiten als vorteilhaft erwiesen: So ist es möglich, dass das Maskenband
15 partiell ausgeformte Bereiche mit transparenten, absorbierenden und/oder reflektiven Eigenschaften besitzt. Beispiele für absorbierende Masken sind Schwarzmasken oder bedruckte Masken. Weiter ist es möglich, dass das Maskenband partiell ausgeformte Bereiche mit unterschiedlichen optischen Brechungsindizes besitzt. Weiter ist es möglich, dass das Maskenband partiell
20 ausgeformte Bereiche mit unterschiedlichen Polarisationsseigenschaften besitzt. Es ist natürlich auch möglich, dass das Maskenband sowohl partiell ausgeformte Bereiche mit transparenten und reflektiven Eigenschaften, mit unterschiedlichen optischen Brechungsindizes und mit unterschiedlichen Polarisationsseigenschaften besitzt. Mittels eines derartigen Maskenbandes können dann unter Umständen
25 mehrere Belichtungsschritte gleichzeitig mittels ein und derselben Belichtungsstation erbracht werden.

Um den Belichtungsprozess präzise adaptieren zu können, weist die Belichtungsstation vorzugsweise einen optischen Filter auf, der in dem
30 Strahlengang zwischen Lichtquelle und Maskenband angeordnet ist.

- Weiter hat sich auch der Einsatz eines Kollimators als vorteilhaft erwiesen, der in dem Strahlengang zwischen ein oder mehreren Lichtquellen und dem Maskenband angeordnet ist. Mittels eines derartigen Kollimators lässt sich auch der Abstand zwischen Maskenband und Folienbahn im Belichtungsbereich
- 5 vergrössern, ohne Qualitätseinbussen hinnehmen zu müssen. Weitere Vorteile lassen sich durch Kombination unterschiedlicher Filter erzielen, beispielsweise durch Kombination eines optischen Bandpassfilters, eines Kollimators und eines Polarisators.
- 10 Es ist zweckmässig, als Strahlungsquelle eine UV-Lampe zu verwenden. Weiter ist auch die Verwendung anderer Strahlungsquellen, die beispielsweise IR-Strahlung, ES-Strahlung oder sichtbares Licht abstrahlen, denkbar. Weiter ist es zweckmässig, dass die Belichtungsstation eine Abschirmung aufweist, die so
- 15 ausgeformt ist, dass sie die Strahlung der Strahlungsquelle von den Bereichen der Folie abschirmt, die sich nicht im Belichtungsbereich befinden. Hierdurch wird die Qualität des Produktionsergebnisses verbessert.

- Die erfindungsgemässe Belichtungsstation eignet sich vorzüglich zur Herstellung von Elementen mit optischen Sicherungsmerkmalen zur Sicherung von
- 20 Banknoten, Kreditkarten und dergl.. Weiter eignet sich die Belichtungsstation vor allem zur Herstellung von Folien, insbesondere Prägefolien, Laminierfolien oder Stickerfolien.

- Im folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausführungsbeispielen
- 25 unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemässen Belichtungsstation für ein erstes Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein Maskenband zur Verwendung in der Belichtungsstation nach Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine schematisierte Draufsicht auf ein Maskenband zur Verwendung
5 in der Belichtungsstation nach Fig. 1.

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemässen Belichtungsstation gemäss eines zweiten Ausführungsbeispieles der Erfindung.

10 Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemässen Belichtungsstation gemäss eines dritten Ausführungsbeispieles der Erfindung.

Fig. 1 zeigt eine Belichtungsstation 1 mit einem Maskenband 2, mehreren Rollen
15 181, 182, 183, 184, 185 und 172, mit einer Spannvorrichtung 17, mit einem Abschirmblech 15, mit einer Strahlungsquelle 11, mit einer Haltevorrichtung 16, mit einem Filter 12, mit einer Haltevorrichtung 13 und mit zwei Führungsschienen 14.

20 Das Maskenband 2 ist über die Rollen 181, 182, 183, 184, 185 und 172, wie in Fig. 1 dargestellt, geführt. Die Rollen 181, 182, 183, 184, 185 und 172 wirken so als Führungen zur Führung des Maskenbandes 2. Anstelle des Einsatzes von Rollen als Führungen ist es natürlich auch möglich, das Maskenband 2 über Stäbe, Ablenkbleche und Führungsflächen zu führen.

25

Die Rolle 172 ist Teil der Spannvorrichtung 17. Die Spannvorrichtung 17 ist über ein Gewinde 171 mit einem Träger der Belichtungsstation 1 verbunden. Durch Drehung eines Einstellrades 173 ist es möglich, den Abstand der
Spannvorrichtung 17 von dem Träger der Belichtungsstation 1 zu verändern und
30 damit die Position der Rolle 172, wie in Fig. 1 gezeigt, zu verändern. Durch die

Veränderung der Position der Rolle 172 wird die Spannung des Maskenbandes 2 und damit der Anpressdruck zwischen den Rollen 181, 182, 183, 184, 185 und 172 und dem Maskenband 2 verändert.

- 5 Weiter ist es hier auch möglich, dass die Spannvorrichtung weiter ein Federelement aufweist, über das das Lager der Rolle 172 federnd gelagert ist. Hierdurch ist es möglich, den Anpressdruck noch präziser einzustellen.

- Wie in Fig. 1 dargestellt, handelt es sich bei dem Maskenband 2 um ein
10 Endlosband, das über Rollen in der mittels eines Pfeiles 20 angezeigten Richtung bewegt wird. Über die Rollen 182 und 183 ist, wie in Fig. 1 angedeutet, zusätzlich eine Folienbahn 3 in der durch einen Pfeil 31 gezeigten Richtung geführt. Über die Rollen 182 und 183 sind demnach die Folienbahn 3 und das Maskenband 2 übereinander liegend geführt, so dass das Maskenband 2 durch die Bewegung
15 der Folienbahn 3 in die durch den Pfeil 31 angezeigte Richtung mittransportiert wird.

- In einem Belichtungsbereich 18 sind demnach das Maskenband 2 und die Folienbahn 3 übereinander liegend und demnach parallel zueinander mittels der
20 Rollen 182 und 183 geführt. Beidseitig des Belichtungsbereiches 18 sind die Rollen 182 und 183 angeordnet, über die die Folienbahn 3 und das Maskenband 2 geführt sind, und die Rollen 181 und 184 angeordnet, über die lediglich das Maskenband 2 geführt ist. Durch die Anordnung der Rollen 181 und 182 bzw. 183 und 184 auf gleicher Höhe und durch die in Fig. 1 gezeigte Art der Führung des
25 Maskenbandes 2 und der Folienbahn 3 über diese Rollen wird erreicht, dass mittels der Spannvorrichtung 17 der Anpressdruck zwischen dem Maskenband 2 und der Folienbahn 3 im Bereich der Führung des Maskenbandes 2 und der Folienbahn 3 über die Rolle 182 bzw. 183 einstellbar ist.

- 30 Der Anpressdruck wird hierbei derart eingestellt, dass eine genügend hohe Haftreibung zwischen der Folienbahn 3 und dem Maskenband 2 im Bereich der

Rollen 182 bzw. 183 erzielt wird, so dass ein ruckfreier und sicherer Mittransport des Maskenbandes 2 mit der Folienbahn 3 möglich ist.

Die Haltevorrichtung 16 dient der höhenverstellbaren Fixierung der
5 Strahlungsquelle 11. Die Strahlungsquelle 11 wird von einer UV-Lampe, einer elektrischen Fassung zur Herstellung eines elektrischen Kontaktes zwischen dem Lampenkörper und dem Stromanschluss der Belichtungsstation 1 und einer Abschirmung gebildet, die den Lampenkörper auf der der Folienbahn 3 gegenüberliegenden Seite optisch abschirmt. Anstelle einer UV-Lampe ist es auch
10 möglich, eine sichtbares Licht, IR-Strahlen oder ES-Strahlen abstrahlende Strahlungsquelle zu verwenden. Diese Abschirmung wird hierbei vorzugsweise reflektiv ausgestaltet.

Die Strahlungsquelle 11 wird weiter über Schlitten in den Führungsschienen 14
15 geführt, so dass der Abstand der Strahlungsquelle 11 zu der Folienbahn 3 verändert werden kann. Damit ist die Strahlungsquelle 11 sowohl mittels der Haltevorrichtung 16 höhenverstellbar, als auch aufgrund der Lagerung in den Führungsschienen 14 in Bezug auf den Abstand zu der Folienbahn 3 verstellbar.

20 Bei dem Filter 12 handelt es sich um einen optischen Bandpass-Filter mit dem das auf das auf die Folienbahn einwirkende Frequenzband eingestellt werden kann. Bei dem Filter 12 kann es sich jedoch auch um einen beliebigen anderen optischen Filter, beispielsweise einen Polarisations-Filter oder um einen Kollimator, handeln. Der Filter 12 wird hierbei mittels der Haltevorrichtung 13
25 höhenverstellbar fixiert.

Es ist natürlich auch möglich, auf den Filter 12 und die Haltevorrichtung 13 zu verzichten.

30 Der Belichtungsbereich 18 der Belichtungsstation 1 hat eine Länge von 40 bis 50 cm. Es ist jedoch auch möglich, je nach Anforderung, den Belichtungsbereich 18

länger oder kürzer zu gestalten. Je nach Länge des Belichtungsbereiches 18 ist hierbei der Einsatz von ein oder mehreren Strahlungsquellen vorzusehen.

Der prinzipielle Aufbau des Maskenbandes 2 wird nun anhand von Fig. 2
5 verdeutlicht:

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein Maskenband 22. Das Maskenband 22 weist vier Schichten 221, 222, 223 und 224 auf.

10

Bei der Schicht 221 handelt es sich um eine Trägerschicht, die für den hier massgeblichen Wellenlängenbereich der Strahlungsquelle 11 durchlässig ist. Die Trägerschicht besteht aus einem 50 µm TAC-Trägerfilm, der oberhalb von 315 nm durchlässig ist. Es ist jedoch auch möglich, alternativ hierzu die Trägerschicht aus
15 einem PET-Träger oder einem Träger aus einem sonstigen, flexiblen und im interessierenden Wellenlängenbereich der Strahlungsquelle 11 strahlungsdurchlässigen Material zu verwenden. Vorzugsweise sollte eine Durchlässigkeit im Wellenlängenbereich von 280 bis 400 nm gegeben sein. So besteht die Schicht 221 beispielsweise aus einem 12 µm dicken PET-Träger.

20

Die Schicht 222 stellt eine Replizierschicht dar, die vorzugsweise aus einem transparenten, thermoplastischen Kunststoffmaterial besteht.

Der Replizierlack wird vorzugsweise mit einer Linienraster-Tiefdruckwalze
25 aufgetragen und dann durch Trocknung in einem Trocknungskanal bei einer Temperatur von 100 bis 120 °C getrocknet.

In die Replizierschicht 222 wird nun mittels eines Prägewerkzeuges eine Struktur eingeprägt, so dass die Schicht 222 als Orientierungsschicht für die sodann
30 aufgetragene Schicht 223 aus einem LCP-Material wirkt.

Neben dem Aufbau eines Maskenbandes gemäss der Fig. 2, bei dem das Maskenband partiell ausgeformte Bereiche mit unterschiedlichen Polarisationsseigenschaften besitzt, ist es auch möglich, Maskenbänder einzusetzen, die partiell ausgeformte Bereiche mit transparenten und reflektiven/absorbierenden Eigenschaften oder mit unterschiedlichen optischen Brechungsindizes besitzen.

Maskenbänder mit partiell ausgeformten Bereichen mit transparenten und reflektiven/absorbierenden Eigenschaften werden hierbei beispielsweise von einer Trägerschicht, einer partiell ausgeformten reflektiven Schicht und einer optionalen Schutzlackschicht gebildet. Die reflektive Schicht kann hierbei beispielsweise von einer dünnen Metallschicht oder von einer HRI-Schicht (HRI = High Refraction Index) gebildet werden. Die absorptive Schicht kann hierbei beispielsweise von einer musterförmig aufgetragenen Farbschicht gebildet werden.

Es ist natürlich auch möglich, Maskenbänder einzusetzen, die Bereiche mit unterschiedlichen transparenten/reflektiven/absorptiven Eigenschaften, unterschiedlichen Polarisationsseigenschaften und unterschiedlichen optischen Brechungsindizes besitzen. So ist es möglich, in dem Maskenband 22 eine zusätzliche, partiell ausgeformte reflektive Schicht vorzusehen, mittels der weitere Bereiche mit transparenten und reflektiven Eigenschaften realisiert werden können. Auch ist es möglich, in einem Maskenband eine Replizierschicht mit einer eingepprägten diffraktiven Struktur vorzusehen, durch die spezielle beugungsoptische Effekte, beispielsweise Verstärkung und Auslöschung, erzielt werden.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf das Maskenband 2 im Belichtungsbereich 18. Wie in Fig. 3 erkennbar, weist das Maskenband 2 hier mehrere Musterbereiche 23, 24, 25 und 26 auf. In jedem Musterbereich 23 bis 26 ist das Maskenband 2 gleichartig ausgestaltet, so dass ein und dasselbe Muster aus partiell ausgeformten

Bereichen mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften in jedem der Musterbereiche 23 bis 26 wiederholt wird.

Der Musterbereich 23 besteht beispielhaft aus vier Bereichen, in denen das Maskenband 2 unterschiedliche optische Eigenschaften besitzt.

In einem ersten Bereich 231 wird das von der Strahlungsquelle 11 einfallende Licht in einer zur Senkrechten um 45° geneigten Richtung linear polarisiert, in einem zweiten Bereich in um 80° gegenüber der Senkrechten geneigten Richtung linear polarisiert, in einem dritten Bereich in senkrechter Richtung linear polarisiert und in einem vierten Bereich 234 um 135° gegenüber der Senkrechten geneigten Richtung linear polarisiert.

Die vier Bereiche können in Form von Bildern, graphischen Darstellungen, Zahlen oder Buchstaben ausgeformt sein.

Anhand von Fig. 4 werden nun weitere Möglichkeiten des Aufbaues einer erfindungsgemässen Belichtungsstation erläutert:

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Belichtungsstation 4 mit einem Maskenband 5, mehreren Rollen 464, 463, 462 und 461 zur Führung des Maskenbandes, zwei Strahlungsquellen 41, einem Abschirmgehäuse 43, einem Kollimator 42, einer Spannvorrichtung 47, zwei Antriebseinrichtungen 71 und 72, mehreren Sensoren 75, 73, 76 und 74, einer Steuereinrichtung 7, mehreren Rollen 81, 82, 83, 84 und 85 zur Führung einer Folienbahn 6 und zwei Abschirmblechen 44.

Wie in Fig. 4 gezeigt, sind das Maskenband 5 und die Folienbahn 6 in dem Belichtungsbereich nicht mehr übereinander liegend, sondern voneinander beabstandet geführt. Der Abstand des Maskenbandes 5 von der Folienbahn 6 im

Belichtungsbereich beträgt hier ca. 1 cm, kann sich jedoch in einem Bereich von dem Bruchteil eines Millimeters bis zu mehreren Zentimetern bewegen.

Entscheidend hierfür ist die Qualität des Kollimators 42.

- 5 Das Abschirmgehäuse 43 und die Abschirmbleche 44 sorgen dafür, dass die Strahlung der Strahlungsquellen 41 von den Bereichen der Folienbahn 6 abgeschirmt wird, die sich nicht im Belichtungsbereich befinden.

- Das Maskenband 5 wird über die Rollen 461, 462, 463 und 464 geführt. Die Rolle
10 464 ist mit der Spannvorrichtung 47 verbunden, die beispielsweise von einem Federelement oder von einer Spannvorrichtung gemäß der Spannvorrichtung 17 nach Fig. 1 gebildet wird. Die Rolle 463 ist mit der Antriebseinrichtung 71 verbunden, so dass das Maskenband 5 aufgrund der durch die Drehung der Rolle 463 durch die Antriebseinrichtung 71 in Pfeilrichtung bewegt wird. Bei der
15 Antriebseinrichtung 71 handelt es sich beispielsweise um einen Elektromotor, der über ein Getriebe mit der Rolle 463 verbunden ist. Die Rolle 462 ist mit dem Sensor 73 verbunden, bei dem es sich beispielsweise um einen inkrementalen Geber handelt, der die Drehung der Rolle 462 in Spannungsimpulse umsetzt.

- 20 Die Folienbahn 6 wird über die Rollen 81, 82, 83, 84 und 85 geführt. Die Rolle 84 ist hierbei mit der Antriebseinrichtung 72 verbunden. Bei der Antriebseinrichtung 72 handelt es sich beispielsweise um einen Elektromotor der über ein Zahnriemengetriebe mit der Rolle 64 verbunden ist. Durch Drehung der Rolle 84 wird die Folienbahn 6 in Pfeilrichtung bewegt. Die Rolle 83 ist mit dem Sensor 74
25 verbunden, bei dem es sich ebenfalls um einen inkrementalen Geber handelt, der die Drehbewegung der Rolle 83 in Spannungsimpulse umsetzt.

- Weiter verfügt die Belichtungsstation über optische Sensoren 75 und 76, mittels denen auf dem Maskenband 5 und auf der Folienbahn 6 angebrachte optische
30 Markierungen erfasst werden. Auf die Sensoren 75 und 76 könnte auch verzichtet werden.

Die Steuerung 7 steuert und regelt den von der Belichtungsstation 4 durchgeführten Belichtungsprozess. Die Steuereinrichtung 7 ist mit den Antriebseinrichtungen 71 und 72 und mit den Sensoren 75, 76, 73 über
5 Steuerleitungen verbunden.

Die Steuereinrichtung 7 erfasst über die Sensoren 73 und 74 die Bewegung und die Geschwindigkeit des Maskenbandes 5 bzw. die Bewegung und die Geschwindigkeit der Folienbahn 6. So werden aus den von den Sensoren 73 und
10 78 abgegebenen Spannungsimpulsen Drehrichtung, Position und Geschwindigkeit des Maskenbandes 5 bzw. der Folienbahn 6 berechnet. Sodann steuert sie mittels eines elektronischen Regelkreises die Antriebseinrichtungen 71 und 74 derart an, dass das Maskenband 5 und die Folienbahn 6 in dem Belichtungsbereich mit derselben Geschwindigkeit und in dieselbe Richtung bewegt werden.

15

Hierbei ist es möglich, dass die Geschwindigkeit der Folienbahn oder die Geschwindigkeit des Maskenbandes vorgegeben und die Geschwindigkeit des Maskenbandes bzw. der Folienbahn entsprechend dieser vorgegebenen Geschwindigkeit synchronisiert wird. Es ist jedoch auch möglich, dass die
20 Geschwindigkeit der Folienbahn von einer anderen Steuereinrichtung bestimmt wird, die auch die Antriebseinrichtung 72 ansteuert. In diesem Falle wird von der Steuereinrichtung 7 lediglich die Geschwindigkeit der Folienbahn 6 sowie die Geschwindigkeit des Maskenbandes 5 bestimmt und dann die Antriebseinrichtung 71 entsprechend angesteuert, um eine Synchronisation der beiden
25 Geschwindigkeiten zu erreichen.

Auf die Anordnung einer Antriebseinrichtung 72 in der Belichtungsstation 4 kann natürlich auch verzichtet werden.

30 Weiter ist auch eine mechanische Kopplung der Rollen 463 und 84 möglich, so daß auf die Antriebseinrichtungen 71 und 72 verzichtet werden kann oder diese

beiden Antriebseinrichtungen durch eine einzige Antriebseinrichtung ersetzt werden können.

Mittels der optischen Sensoren 75 und 76 werden Markierungen auf dem
5 Maskenband 5 und der Folienbahn 6 erkannt, die genaue Angaben über die Position des Maskenbandes 5 bzw. der Folienbahn 6 vermitteln.

Aufgrund der elektrischen Signale von den Sensoren 75 und 76 ist es der
Steuereinrichtung 7 möglich, die genaue, absolute Position des Maskenbandes 5
10 und der Folienbahn 6 zueinander zu bestimmen und damit zu ermitteln, ob die Belichtung im Register erfolgt oder nicht erfolgt. Die Steuereinrichtung 7 ermittelt, ob derartige Abweichungen bestehen und steuert dann die Antriebseinrichtung 71 entsprechend an, um die Position des Maskenbandes 5 zur Folienbahn 6 derart zu verändert, dass die Belichtung wieder im Register erfolgt. Insofern wirken die
15 Steuereinrichtung 7 und die Sensoren 75 und 76 als Insetting-Vorrichtung, die die Position des Maskenbandes 5 zur Folienbahn 6 derart verändert, dass die Belichtung im Register erfolgt.

Auf diese Funktion der Steuereinrichtung 7 und auf die Sensoren 75 und 76
20 könnte natürlich auch verzichtet werden.

Anhand von Fig. 5 werden nun weitere Möglichkeiten des Aufbaues einer erfindungsgemässen Belichtungsstation erläutert:

25 Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer Belichtungsstation 9 mit einem Maskenband 91, den Rollen 464, 462 und 461 zur Führung des Maskenbandes, zwei Strahlungsquellen 41, dem Abschirmgehäuse 43, dem Kollimator 42, der Spannvorrichtung 47, zwei Antriebseinrichtungen 96 und 97, den Sensoren 75 und 76, einer Steuereinrichtung 91, den Rollen 81, 82 und 85 zur Führung einer
30 Folienbahn 92, zwei Rollen 94 und 95 zum Ab- bzw. Aufwickeln des Maskenbandes 91 und eine digitale Druckeinrichtung 98.

Wie in Fig. 5 gezeigt, ist das Maskenband 91 kein Endlosband, sondern ein offenes Maskenband, das von einer ersten, das Maskenband abspulenden Rolle 94 zu einer zweiten, das Maskenband aufwickelnden Rolle 95 geführt ist.

5

Die Folienbahn 92 wird über die Rollen 81, 82 und 85 geführt. Die Folienbahn 92 wird hierbei durch eine in Fig. 5 nicht gezeigte Antriebseinrichtung in Pfeilrichtung bewegt.

- 10 Das Maskenband 91 wird über die Rollen 461, 462 und 464 von der Rolle 94 zu der Rolle 95 geführt. Die Rolle 464 ist mit der Spannvorrichtung 47 verbunden, die beispielsweise von einem Federelement oder von einer Spannvorrichtung gemäß der Spannvorrichtung 17 nach Fig. 1 gebildet wird. Die Rollen 94 und 95 sind mit den Antriebseinrichtungen 96 bzw. 97 verbunden, die von der Steuereinrichtung
- 15 93 angesteuert werden und das Maskenband in Pfeilrichtung bewegen. Die Steuereinrichtung 93 synchronisiert hierbei die Antriebseinrichtungen 96 und 97, so dass das Maskenband 91 mit konstanter Geschwindigkeit bewegt wird. Es ist auch möglich, auf die Antriebseinrichtung 96 zu verzichten oder eine weitere von einer Antriebseinrichtung angetriebene Rolle vorzusehen, die das Maskenband 91
- 20 entsprechend der Antriebseinrichtung 73 nach Fig. 4 bewegt. Weiter ist es auch möglich, das Maskenband 91 wie in Fig. 1 gezeigt mit der Folienbahn 92 zu koppeln.

- 25 Weiter verfügt die Belichtungsstation über die optischen Sensoren 75 und 76, mittels denen auf dem Maskenband 91 und auf der Folienbahn 92 angebrachte optische Markierungen erfasst werden.

- Die Steuerung 93 steuert und regelt den von der Belichtungsstation 9 durchgeführten Belichtungsprozess. Die Steuereinrichtung 93 ist mit den
- 30 Antriebseinrichtungen 96 und 97 und mit den Sensoren 75 und 76 über Steuerleitungen verbunden. Mittels der Sensoren 75 und 76 wird die Bewegung

und die Geschwindigkeit des Maskenbandes 91 bzw. die Bewegung und die Geschwindigkeit der Folienbahn 92 sowie die Phasenlage des Maskenbandes 91 zu der Folienbahn 92 ermittelt. Die Geschwindigkeit der Folienbahn 92 und des Maskenbandes 93 bilden die Eingangsgrößen eines die Antriebseinrichtungen 96 und 97 ansteuernden elektronischen Regelkreises, der bewirkt, dass das Maskenband 91 in dem Belichtungsbereich mit derselben Geschwindigkeit und in dieselbe Richtung wie die Folienbahn 92 bewegt wird. Die Phasenlage des Maskenbandes 91 zu der Folienbahn 92 dient als Eingangsgröße eines weiteren Regelkreises, der die Phasenlage des Maskenbandes 91 ständig mit der Phasenlage der Folienbahn 92 synchronisiert, so dass die Belichtung im Register erfolgt.

Die digitale Druckvorrichtung 98 dient dem Bedrucken der Belichtungsmaske 98 mit ein oder mehreren personalisierten Musterbereichen. So wird von der Druckvorrichtung 98 das Maskenband 91 beispielsweise musterförmig mit einer das von den Lampen 41 abgestrahlte Licht absorbierenden Farbe nach Art eines Laserdruck-Verfahrens bedruckt. Das Maskenband 91 kann in seinem Aufbau hierbei dem Aufbau nach den Figuren 2 und 3 entsprechen. Auf dem Belichtungsband 91 vorgefertigte Musterbereiche können hierbei von der Druckvorrichtung 98 aufgebracht, personalisierenden Musterbereichen überlagert werden.

Anstelle des Bedruckens des Maskenbandes 91 ist es auch möglich, das Maskenband mittels eines Lasers zur Personalisierung partiell zu verfärben.

25

Es ist natürlich auch möglich, auf die Druckvorrichtung 98 zu verzichten. Weiter ist es möglich, die Druckvorrichtung 98 auch in den Belichtungsstationen nach Fig. 1 und Fig. 4 zu verwenden und die aufgedruckte Farbe nach der Belichtung wieder vom Maskenband zu entfernen.

30

Ansprüche -:

5

1. Belichtungsstation (1, 4) für die Erzeugung von partiell ausgebildeten Bereichen in einer oder in mehreren Schichten einer Folienbahn (3, 6), wobei die
10 Belichtungsstation (1, 4) eine oder mehrere Strahlungsquellen (11, 41) zur Belichtung der Folienbahn (3, 6) aufweist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation (1, 4) ein Maskenband (2, 5) mit partiell ausgeformten Bereichen (231, 232, 233, 234) mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften
15 aufweist, dass die Belichtungsstation (1, 4) zwei oder mehr Führungen (181, 182, 183, 184; 461, 462, 82, 83) zur Führung des Maskenbandes (2, 5) und/oder zur Führung der Folienbahn (3, 6) aufweist, die so angeordnet sind, dass das Maskenband (2, 5) in einem Belichtungsbereich im Strahlungsgang zwischen den ein oder mehreren Strahlungsquellen (11, 41) und der Folienbahn (3, 6) geführt
20 ist, und dass die Belichtungsstation (1, 4) Kopplungsmittel (182, 183; 7) zur Bewegung des Maskenbandes (2, 5) im Belichtungsbereich mit der Geschwindigkeit der Folienbahn (3, 6) aufweist.

2. Belichtungsstation nach Anspruch 1,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation (4) eine Insetting-Vorrichtung (7, 75, 76, 71) aufweist, die die Position des Maskenbandes (5) zur Folie (6) derart verändert, dass die Belichtung im Register erfolgt

3. Belichtungsstation nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation (1, 4) eine Spannvorrichtung (17, 47) zur Spannung des Maskenbandes (2, 5) aufweist.

5

4. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Kopplungsmittel von mindestens einer Rolle (182, 183) gebildet sind, über die die Folienbahn (3) und das Maskenband (2) übereinanderliegend geführt
10 sind, so dass das Maskenband (2) mit der Folienbahn (3) mittransportiert wird.

5. Belichtungsstation nach Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Kopplungsmittel zwei beidseitig des Belichtungsbereiches angeordnete
15 Rollen (182, 183) zur Führung der Folienbahn (3) und des Maskenbandes (2) und zwei beidseitig des Belichtungsbereiches angeordnete Rollen (181, 184) zur Führung des Maskenbandes und zur Erzeugung eines Anpressdruckes zwischen Maskenband (2) und Folienbahn (3) aufweisen.

20 6. Belichtungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation (4) eine Antriebseinrichtung (71) zur Bewegung des Maskenbandes (5) mit einer ersten Geschwindigkeit aufweist und dass die Kopplungsmittel von einer die Antriebseinrichtung (71) steuernden
25 Steuereinrichtung (7) gebildet sind, die die erste Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit der Folienbahn (6) synchronisiert.

7. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband (2, 5) ein Endlosband ist.

8. Belichtungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

- 5 dass das Maskenband ein offenes Band (91) ist, das von einer ersten, das Maskenband abspulenden Rolle (94) zu einer zweiten, das Maskenband aufwickelnden Rolle (95) geführt ist.

9. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

10 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband ein oder mehrere personalisierte Musterbereiche aufweist.

10. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

- 15 dass das Maskenband ein wiederbeschreibbares Maskenband ist.

11. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

- 20 dass das Maskenband (2) einen sich zwei oder mehrfach wiederholenden Musterbereich (23, 24, 25, 26) aufweist.

12. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

- 25 dass das Maskenband partiell ausgeformte Bereiche mit transparenten und/oder absorbierenden und/oder reflektiven Eigenschaften besitzt.

13. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband partiell ausgeformte Bereiche mit unterschiedlichen optischen Brechungsindizes besitzt.

5 14. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband (2) partiell ausgeformte Bereiche (231, 232, 233, 234) mit unterschiedlichen Polarisationsseigenschaften besitzt.

10 15. Belichtungsstation nach Anspruch 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband einen Bereich aufweist, in dem sich die Polarisationsrichtung, in der das einfallende Licht polarisiert wird, stetig ändert.

15 16. Belichtungsstation nach Anspruch 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband aneinander grenzende Bereiche aufweist, in denen die Polarisationsrichtung, in der das einfallende Licht polarisiert wird, unterschiedlich ist.

20

17. Belichtungsstation nach Anspruch 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Maskenband aneinander grenzende Bereiche aufweist, in denen das einfallende Licht polarisiert bzw. nicht polarisiert wird.

25

18. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation einen optischen Filter, insbesondere einen Polarisator und/oder Bandpass, aufweist, der in dem Strahlengang zwischen den ein oder mehreren Lichtquellen und dem Maskenband angeordnet ist.

5 19. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation (1, 4) einen Kollimator (13, 42) aufweist, der in dem Strahlengang zwischen den ein oder mehreren Lichtquellen (11, 41) und dem Maskenband (2, 5) angeordnet ist.

10

20. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Strahlungsquelle (11, 41) eine Lichtquelle, insbesondere eine UV-Lampe ist.

15

21. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Belichtungsstation eine Abschirmung (15, 43, 44) aufweist, die so ausgeformt ist, dass sie die Strahlung der Strahlungsquelle (11, 41) von den

20 Bereichen der Folienbahn (3, 6) abschirmt, die sich nicht im Belichtungsbereich befinden.

22. Sicherungselement mit partiell ausgebildeten Bereichen, die unterschiedliche optische Eigenschaften besitzen,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das optisch variable Element mittels der Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist.

23. Sicherungselement nach Anspruch 22,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

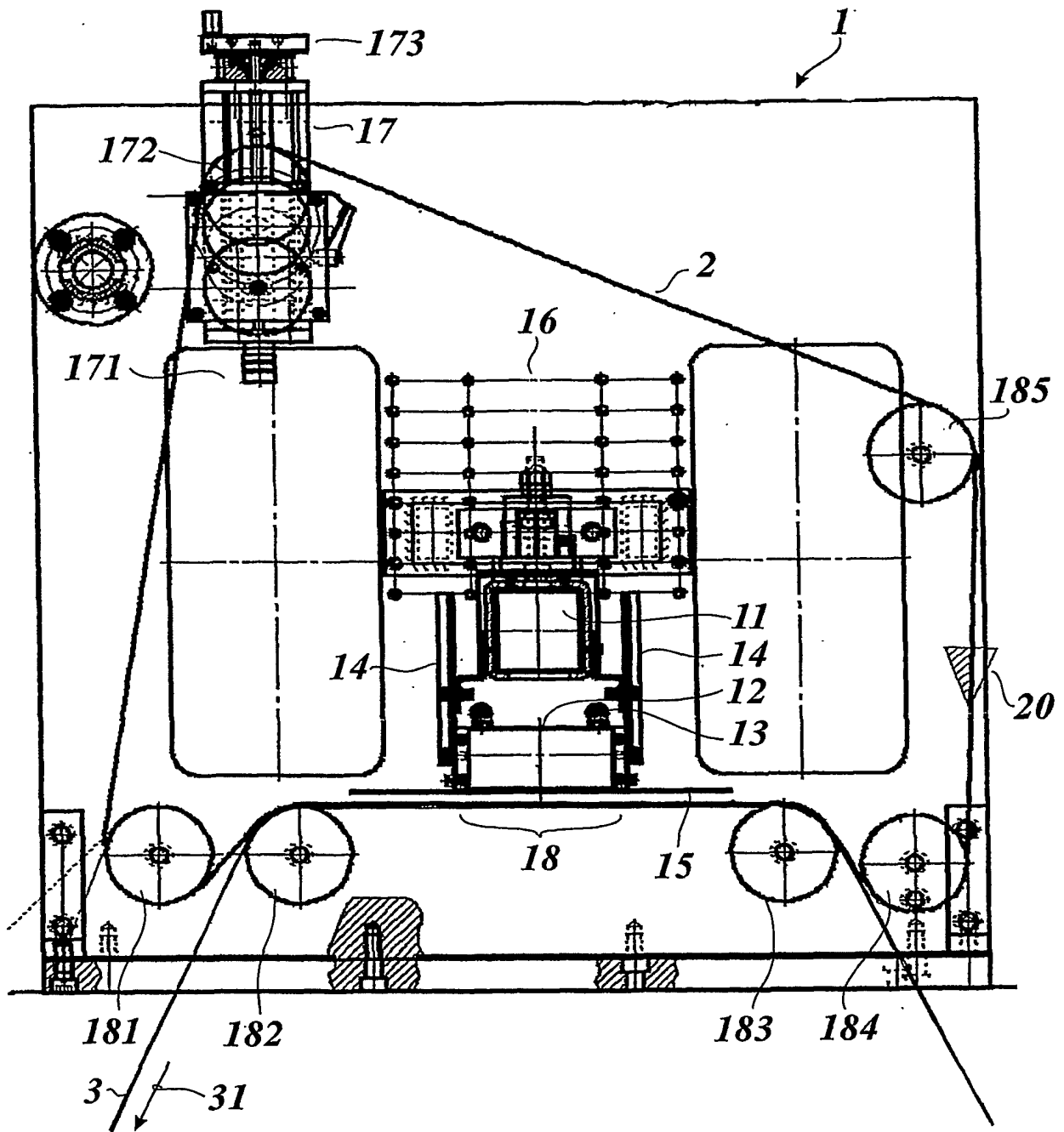
dass das optisch variable Element ein optisches Sicherungselement zur Sicherung von Banknoten, Kreditkarten und dergleichen ist.

5

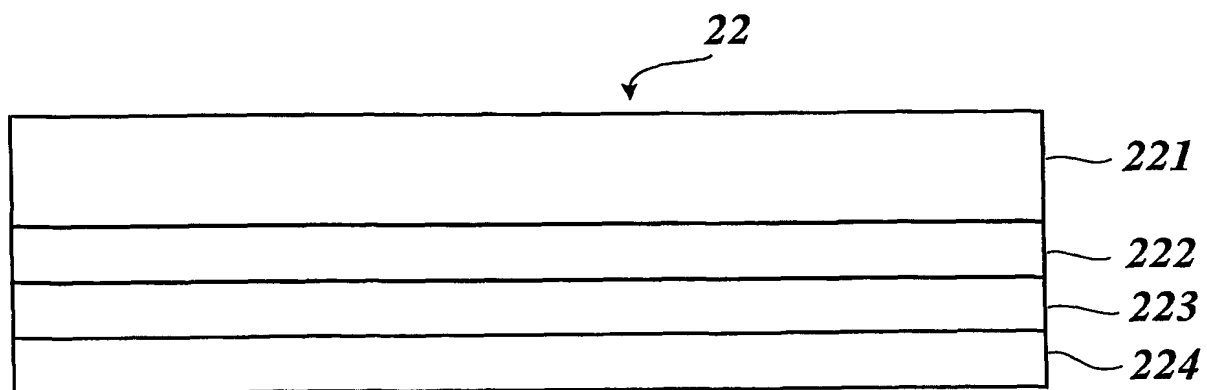
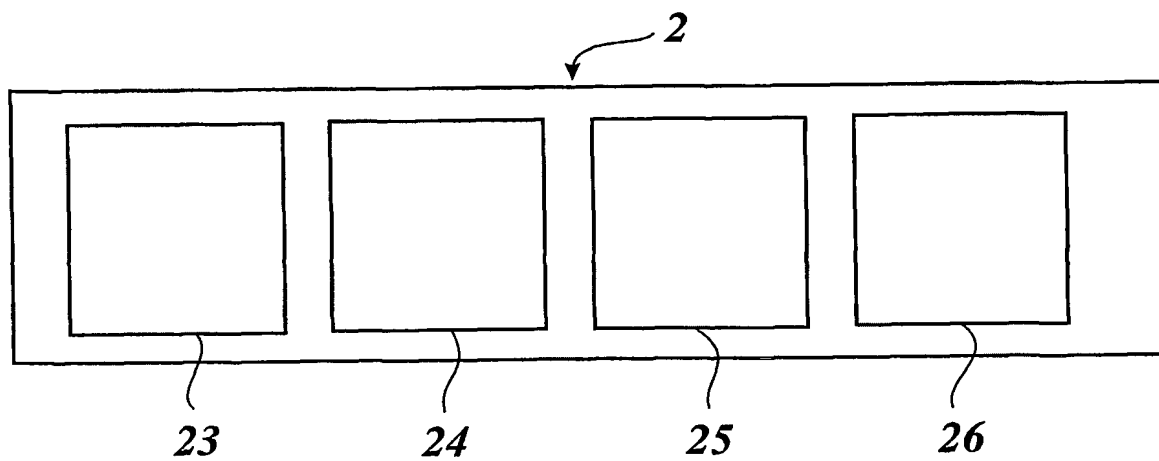
24. Sicherungselement nach Anspruch 22,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das optisch variable Element eine Folie, insbesondere eine Prägefolie, Laminierfolie oder Stickerfolie ist.

**Fig. 1**

2/4

**Fig. 2****Fig. 3**

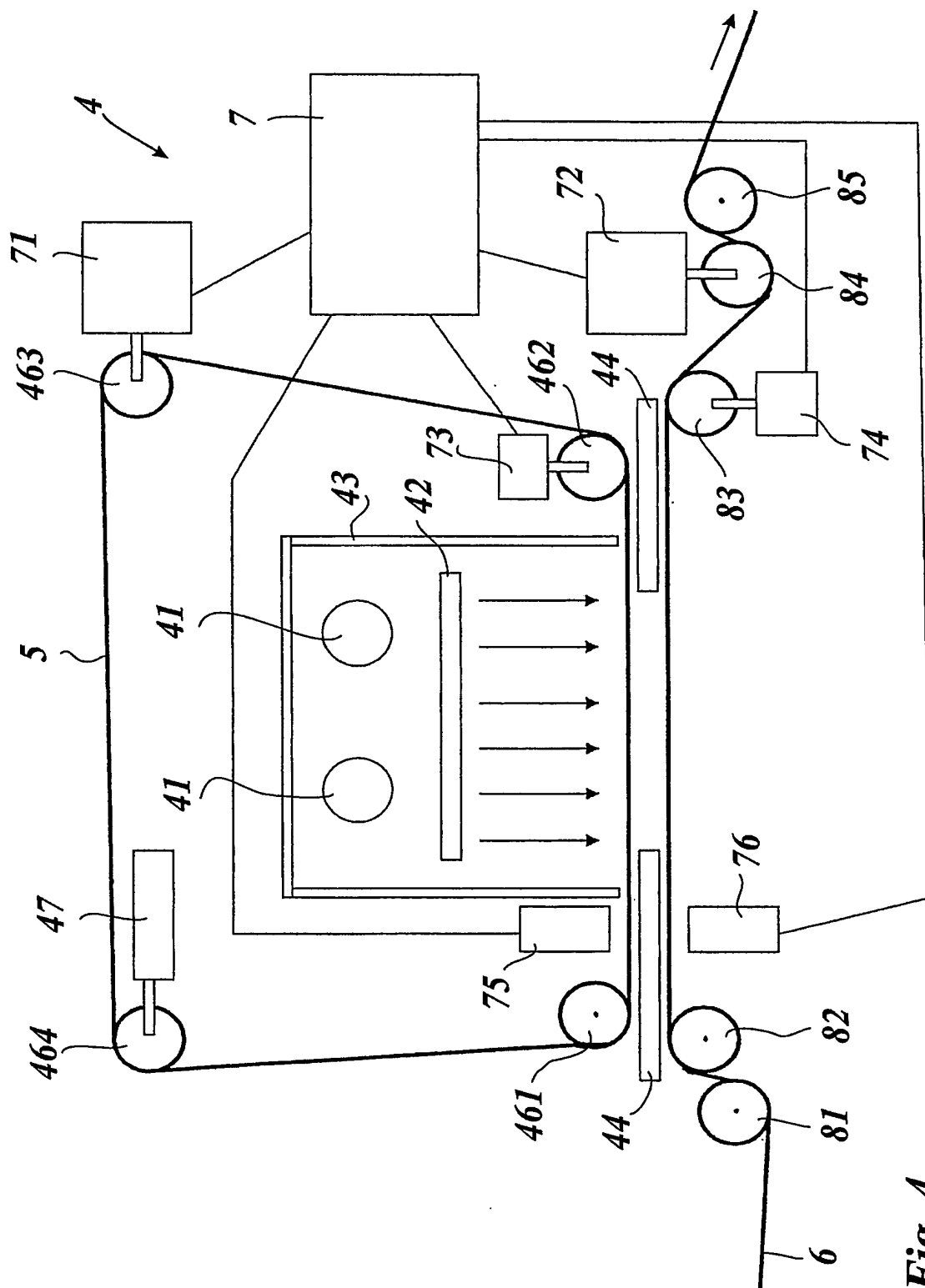


Fig. 4

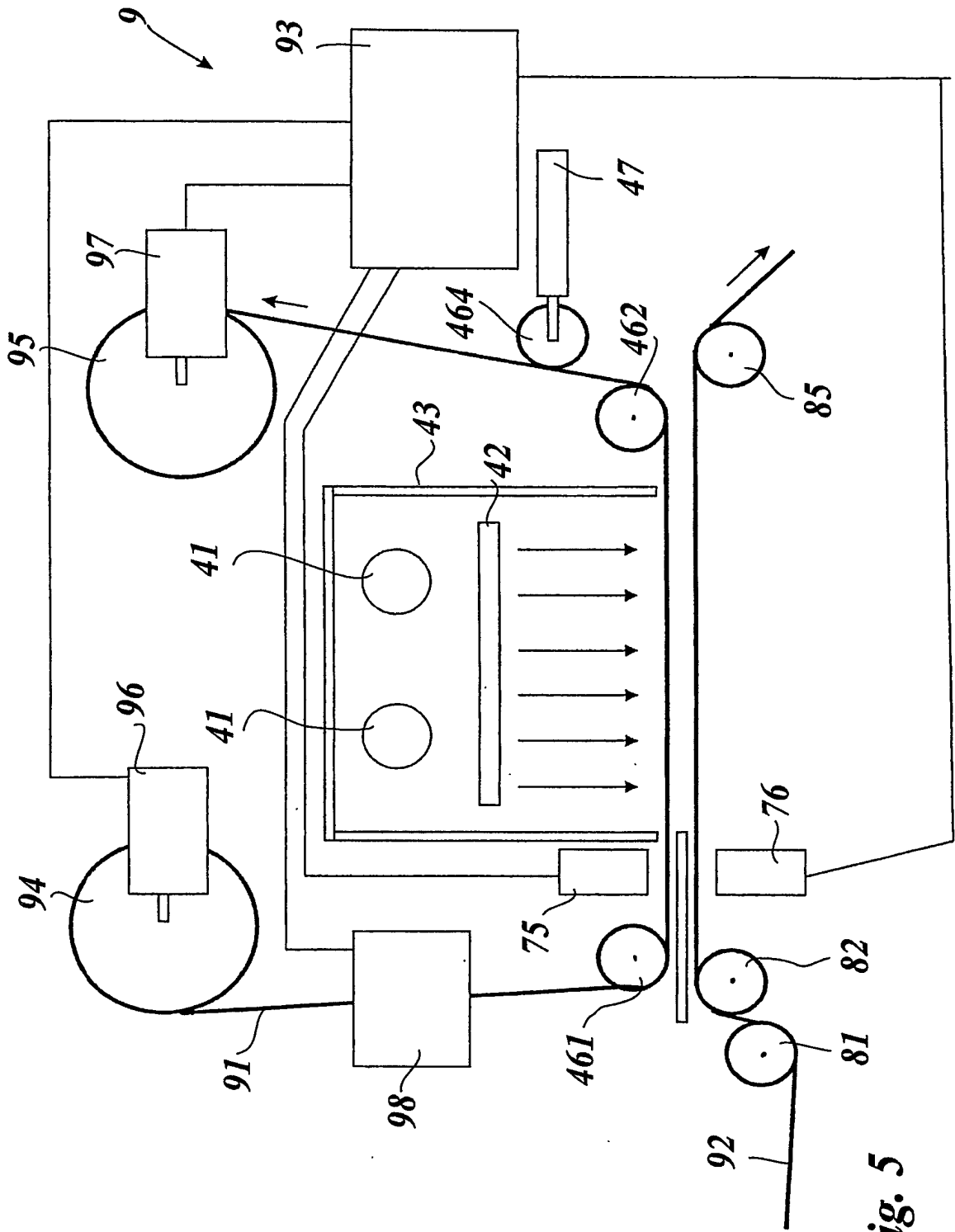


Fig. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/001398

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G03B27/08 G03F7/20 G03F1/00 B42D15/10 B41M3/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G03B G03F B42D B41M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
X	GB 580 315 A (VIKTOR GLUCK; RAYMOND CECIL WILLIAMS) 3 September 1946 (1946-09-03)	1,3-5, 8-12, 20-22,24
Y	the whole document	13-19
X	US 6 440 277 B1 (D AMATO SALVATORE F) 27 August 2002 (2002-08-27)	1,2,6,7, 11,12, 21-24
Y	column 6, line 31 - column 12, line 1; figure 10	13-19
X	GB 1 298 228 A (CLARENCE JAY WATTERS) 29 November 1972 (1972-11-29)	1,6,7, 10-12, 20-22,24
Y	page 3 - page 4; figure 3	13-19
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents .

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 December 2004

Date of mailing of the international search report

04/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Rückerl, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/001398

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	US 5 933 219 A (UNNO YASUYUKI) 3 August 1999 (1999-08-03) column 1, line 41 - line 47 column 3, line 33 - line 38 figures 1,2,9	14-17,19
Y	US 5 624 773 A (PFORR RAINER ET AL) 29 April 1997 (1997-04-29) column 3, line 29 - column 4, line 38; figures 1,2	13,19
Y	GB 434 434 A (GEOFFREY BOND HARRISON) 2 September 1935 (1935-09-02) page 4, line 91 - line 95	18
A	US 5 083 850 A (D AMATO SALVATORE F ET AL) 28 January 1992 (1992-01-28) column 4, line 54 - line 62	1,20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001398

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 580315	A	03-09-1946	NONE	
US 6440277	B1	27-08-2002	AU 3879500 A WO 0053423 A1	28-09-2000 14-09-2000
GB 1298228	A	29-11-1972	DE 1962690 A1 FR 2026292 A5	02-07-1970 18-09-1970
US 5933219	A	03-08-1999	JP 8008177 A	12-01-1996
US 5624773	A	29-04-1997	WO 9419723 A1 DE 69324578 D1 DE 69324578 T2 EP 0637393 A1 JP 7506224 T	01-09-1994 27-05-1999 14-10-1999 08-02-1995 06-07-1995
GB 434434	A	02-09-1935	DE 662620 C FR 786425 A	18-07-1938 03-09-1935
US 5083850	A	28-01-1992	US 5116548 A US 5085514 A	26-05-1992 04-02-1992

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001398

A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G03B27/08 G03F7/20 G03F1/00 B42D15/10 B41M3/14

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G03B G03F B42D B41M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	GB 580 315 A (VIKTOR GLUCK; RAYMOND CECIL WILLIAMS) 3. September 1946 (1946-09-03)	1,3-5, 8-12, 20-22,24
Y	das ganze Dokument	13-19
X	US 6 440 277 B1 (D AMATO SALVATORE F) 27. August 2002 (2002-08-27)	1,2,6,7, 11,12, 21-24
Y	Spalte 6, Zeile 31 - Spalte 12, Zeile 1; Abbildung 10	13-19
X	GB 1 298 228 A (CLARENCE JAY WATTERS) 29. November 1972 (1972-11-29)	1,6,7, 10-12, 20-22,24
Y	Seite 3 - Seite 4; Abbildung 3	13-19
	----- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. Dezember 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/01/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Rückerl, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001398

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 933 219 A (UNNO YASUYUKI) 3. August 1999 (1999-08-03) Spalte 1, Zeile 41 - Zeile 47 Spalte 3, Zeile 33 - Zeile 38 Abbildungen 1,2,9 -----	14-17,19
Y	US 5 624 773 A (PFORR RAINER ET AL) 29. April 1997 (1997-04-29) Spalte 3, Zeile 29 - Spalte 4, Zeile 38; Abbildungen 1,2 -----	13,19
Y	GB 434 434 A (GEOFFREY BOND HARRISON) 2. September 1935 (1935-09-02) Seite 4, Zeile 91 - Zeile 95 -----	18
A	US 5 083 850 A (D AMATO SALVATORE F ET AL) 28. Januar 1992 (1992-01-28) Spalte 4, Zeile 54 - Zeile 62 -----	1,20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001398

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
GB 580315	A	03-09-1946	KEINE		
US 6440277	B1	27-08-2002	AU	3879500 A	28-09-2000
			WO	0053423 A1	14-09-2000
GB 1298228	A	29-11-1972	DE	1962690 A1	02-07-1970
			FR	2026292 A5	18-09-1970
US 5933219	A	03-08-1999	JP	8008177 A	12-01-1996
US 5624773	A	29-04-1997	WO	9419723 A1	01-09-1994
			DE	69324578 D1	27-05-1999
			DE	69324578 T2	14-10-1999
			EP	0637393 A1	08-02-1995
			JP	7506224 T	06-07-1995
GB 434434	A	02-09-1935	DE	662620 C	18-07-1938
			FR	786425 A	03-09-1935
US 5083850	A	28-01-1992	US	5116548 A	26-05-1992
			US	5085514 A	04-02-1992